

H26 キャリアパス多様化支援セミナー(番外編)

—企業の研究開発と知的財産権:
理工系のキャリアとしての知財マン—

* 本講義はシラバス上の単位認定科目ではありません

日時

平成26年6月6日(金) 13:00~18:30

場所

北海道大学 学術交流会館 小講堂

対象者

北海道大学 大学院博士前期課程学生(MC)、後期課程学生(DC)、博士研究員(PD)

定員

100名

講師

- 大日本印刷株式会社 知的財産本部 関西知的財産部 吉村 裕子氏
- サントリー食品インターナショナル株式会社 知的財産部 青木 美和氏
- シスメックス株式会社 研究開発企画本部 副本部長 兼 知的財産部長 井上 二三夫氏

プログラム 函館キャンパスではポリコムでの中継を予定しています

- 13:00~13:20 人材育成本部活動の紹介 人材育成本部 樋口直樹
- 13:20~14:20 講演① 大日本印刷(株) 吉村氏
- 14:20~15:20 講演② サントリー食品インターナショナル(株) 青木氏
- 15:20~15:30 休憩
- 15:30~16:30 講演③ シスメックス(株) 井上氏
- 16:30~17:30 パネルディスカッション
- 17:30~18:30 懇親会(自由参加)

・参加費:1,000円/人 * 当日会場で徴収します。

申込方法

人材育成本部「Hi-System」にログインのうえ、「イベント情報」よりお申込みください。
(Hi-System へのご登録が必要です。)

お申込みはこちらから 

(Hi-System「イベント情報」/推奨ブラウザ IE8、9、10)
(※IE11の方はHi-Systemトップページの閲覧方法をご覧ください)

* お申込み後、3日(土日を除く)以上経っても、申込受付完了のお知らせメールが届かない場合は、下記迄ご連絡ください。

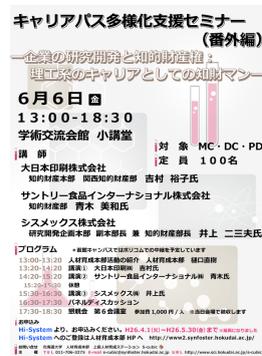
Hi-Systemへのご登録はこちらから 

(ご登録の前に、[人材育成本部「Hi-Systemの概要」](#)をご覧ください。)

申込締切

平成26年5月16日(金)17:00

* 締切が延長になりました 平成26年5月30日(金)17:00まで



キャリアパス多様化支援セミナー
(番外編)
—企業の研究開発と知的財産権:
理工系のキャリアとしての知財マン—
6月6日(金)
13:00~18:30
学術交流会館 小講堂
講師
大日本印刷株式会社 知的財産本部 関西知的財産部 吉村 裕子氏
サントリー食品インターナショナル株式会社 知的財産部 青木 美和氏
シスメックス株式会社 研究開発企画本部 副本部長 兼 知的財産部長 井上 二三夫氏
プログラム
13:00~13:20 人材育成本部活動の紹介 人材育成本部 樋口直樹
13:20~14:20 講演① 大日本印刷(株) 吉村氏
14:20~15:20 講演② サントリー食品インターナショナル(株) 青木氏
15:20~15:30 休憩
15:30~16:30 講演③ シスメックス(株) 井上氏
16:30~17:30 パネルディスカッション
17:30~18:30 懇親会(自由参加) * 当日会場で徴収します
参加費 1,000円/人
主催 人材育成本部
協賛 Hi-Systemより、お申込みください。H26.4.1(月)~H26.5.30(木)まで
Hi-Systemへのご登録は、人材育成本部 IP A: <http://www2.hi-system.hokudai.ac.jp/>
お問い合わせ: 人材育成本部 18-1(466)27-5222
〒060-0810 北海道札幌市東区北10条5丁目1-18 北海道大学学術交流会館
TEL 011-645-2111 FAX 011-645-2112

■ 主催・お問い合わせ

北海道大学 人材育成本部 上級人材育成ステーション S-cubic
TEL:011-706-3275

■ 協力

北海道大学 学務部 キャリアセンター

[▶ ウィンドウを閉じる](#)